03,09,12

# Фотолюминесценция гетероструктур с ультратонкими квантовыми ямами CdTe/ZnTe

© Н.Г. Философов  $^1$ , А.Ю. Серов  $^1$ , G. Karczewski $^2$ , В.Ф. Агекян  $^1$ , Н. Mariette  $^3$ , В.П. Кочерешко  $^{4,\P}$ 

Санкт-Петербург, Россия

Warsaw, Poland

Grenoble, France

<sup>4</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

Санкт-Петербург, Россия

Поступила в Редакцию 26 марта 2020 г. В окончательной редакции 26 марта 2020 г.

Принята к публикации 2 апреля 2020 г.

Исследованы гетероструктуры CdTe/ZnTe с ультратонкими квантовыми ямами. В спектрах наблюдались линии легкого и тяжелого экситонов, привязанных к слоям CdTe. Обнаружено, что интенсивность фотолюминесценции легкого экситона сравнима с интенсивностью люминесценции тяжелого экситона. Температурные сдвиги этих линий не совпадали, и линии пересекались при температуре 65 К. Проведенные оценки энергии и волновых функций экситонных состояний позволил уточнить некоторые зонные параметры и параметры экситонов в таких структурах.

Ключевые слова: квантовые ямы, экситоны, фотолюминесценция.

DOI: 10.21883/FTT.2020.09.49771.30H

## 1. Введение

Полупроводниковые соединения  $A_2B_6$ , в частности CdTe и ZnTe, часто используются для фундаментальных исследований как модельный объект. Их использование для приборных приложений незначительно из-за быстрой деградации. При этом они часто обладают высоким структурным совершенством и уникальными оптическими свойствами. Было бы заманчиво найти возможности для их более широкого практического использования.

Одна из причин, сдерживающих практическое применение гетероструктур на основе этих соединений, заключается в заметном рассогласовании кристаллических решеток. В результате на интерфейсах возникают механические напряжения, приводящие в итоге к деградации структуры. Этого недостатка лишены гетероструктуры с ультратонкими квантовыми ямами, в которых решетки "подстраиваются" друг к другу [1]. Однако из-за рассогласования решеток величина разрыва зон известна лишь приближенно. Так, разброс опубликованных данных по величине разрыва зон в валентной зоне гетероструктур CdTe/ZnTe достигает  $\pm 10\%$  от общего разрыва зон [2]. Еще хуже обстоит дело со структурами, содержащими ультратонкие (до моноатомных) слои. Для таких структур само понятие разрыва зон становится расплывчатым [3].

Разрыв зон складывается из химического разрыва зон, который определяется химическим строением интерфейса, и деформационного разрыва зон, который связан

с упругой энергией на интерфейсе контактирующих материалов. В соответствии с правилом "общего аниона/катиона" в структурах с общим анионом разрыв зон в валентной зоне должен быть мал. Деформация может дополнительно уменьшить разрыв зон и даже привести к образованию структуры типа-II для дырок. В этом случае главным для квантования движения дырки становится ее кулоновское взаимодействие с электроном.

В настоящей работе проведено детальное экспериментальное исследование спектров фотолюминесценции структур CdTe/ZnTe с ультратонкими квантовыми ямами. В результате удалось уточнить величины разрыва в валентной зоне для таких структур и уточнить некоторые параметры экситонов.

#### 2. Эксперимент

В работе исследовались образцы, представляющие собой слои ZnTe толщиной в несколько десятков микрон. Примерно в центре образца вместо двух монослоев атомов Zn были вставлены два монослоя атомов Cd на расстоянии пяти моноатомных слоев ( $\sim 15\,\text{Å}$ ) друг от друга. Слои ZnTe были выращены методом молекулярнолучевой эпитаксии на подложках (001) GaAs, монослои Cd формировались методом атомного наслаивания. Моноатомные слои CdTe создают для носителей две туннельно связанные дельтаобразные квантовые ямы в матрице ZnTe.

<sup>1</sup> Санкт-Петербургский государственный университет,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institute of Physics, Polish Academy of Sciences,

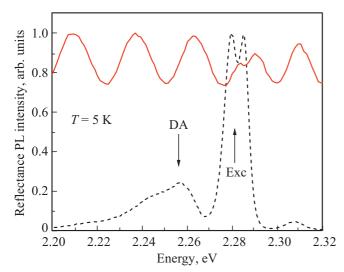
<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Institut Neel CNRS,

<sup>¶</sup> E-mail: Vladimir.Kochereshko@mail.ioffe.ru

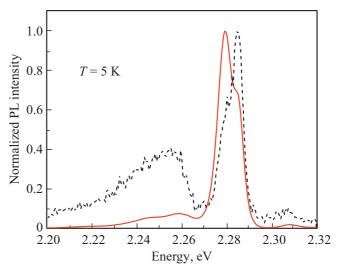
Регистрировались спектры отражения и фотолюминесценции (ФЛ) при температурах от 5 до  $100\,\mathrm{K}$  и при разных интенсивностях оптического возбуждения от 1 до  $80\,\mathrm{W/cm^2}$ . Спектры ФЛ возбуждались лазерами с длиной волны  $442\,\mathrm{nm}$  с максимальной интенсивностью излучения  $80\,\mathrm{W/cm^2}$  для надбарьерного возбуждения и с длиной волны  $532\,\mathrm{nm}$  для подбарьерного возбуждения. Спектры регистрировались с помощью монохроматора МДР-206-2, оснащенного фотоумножителем.

На рис. 1 представлены спектр отражения и спектр ФЛ при температуре 5 К. Особенность в спектре отражения на энергии 2.28 eV совпадает с линиями ФЛ, что указывает на то, что эти линии связаны с собственными экситонными состояниями в двойных квантовых ямах СdТе. Мы считаем, что линия ФЛ на энергии 2.31 eV связана с возбужденным состоянием экситона. При слабом оптическом возбуждении на энергии 2.255 eV наблюдается широкая полоса, связанная с донорно акцепторной рекомбинацией.

При температуре 5 К в спектре ФЛ на энергии 2.28 eV наблюдался дублет линий шириной около 6 meV каждая, расщепленных примерно на такую же величину. При предельно слабом надбарьерном возбуждении ( $\sim 1~\rm W/cm^2$ ) интегральные интенсивности коротковолновой и длинноволновой компонент дублета были одинаковы. С ростом интенсивности оптического возбуждения происходила "перекачка" интенсивности ФЛ от коротковолновой линии в длинноволновую, и при уровне накачки  $60~\rm W/cm^2$  интенсивность длинноволновой компоненты превышала интенсивность коротковолновой в два раза (рис. 2). При слабом подбарьерном возбуждении ( $\sim 20~\rm W/cm^2$ ) интенсивность длинноволновой компоненты дублета была всего лишь на 20%



**Рис. 1.** Спектр фотолюминесценции исследуемой структуры (штриховая кривая), полученный при оптическом возбуждении с интенсивностью  $60\,\mathrm{mW/cm^2}$  и спектр отражения, (сплошная кривая),  $T=5\,\mathrm{K}$ . Стрелками отмечено положение экситонных пиков в двойной квантовой яме ( $E_{\mathrm{xc}}$ ) и полоса рекомбинации донорно-акцепторных пар (DA).

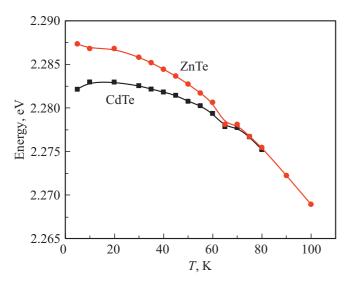


**Рис. 2.** Спектры фотолюминесценции при надбарьерном возбуждении  $(442\,\mathrm{nm})$  с интенсивностью  $80\,\mathrm{W/cm^2}$  (сплошная кривая) и  $1\,\mathrm{W/cm^2}$  (штриховая кривая).

меньше интенсивности коротковолновой компоненты. При сильном возбуждении ( $\sim 80\,\mathrm{W/cm}^2$ ) интенсивности компонент дублета выравнивались. В обоих случаях с ростом "накачки" максимум ФЛ как бы смещался в длинноволновую сторону (рис. 2). Такое поведение выглядит необычным, как правило, с ростом "накачки" благодаря заполнению локализованных состояний происходит перераспределение интенсивности в пользу коротковолновых компонент, то есть происходит "голубой" сдвиг всего спектра. Различие подбарьерного и надбарьерного возбуждения связано с тем, что надбарьерное возбуждение приводит к перезарядке примесей, которая может изменить потенциал, локализующий носители, и повлиять на интенсивность линий ФЛ. При подбарьерном возбуждении этого не происходит.

Необычное поведение спектров ФЛ наблюдалось и при изменении температуры. С ростом температуры весь спектр в целом, как и ожидалось, смещался в длинноволновую сторону. Однако, коротковолновая компонента дублета смещалась быстрее длинноволновой. В результате температурные зависимости энергетического положения этих линий пересекались при температуре 65 К. В области пересечения наблюдалось немонотонное поведение энергетического положения линий и их интенсивностей (рис. 3). Оказалось, что температурные зависимости энергий коротковолновой и длинноволновой компонент совпадают с температурными зависимостями ширины запрещенных зон ZnTe и CdTe соответственно [4]. Это указывает на то, что коротковолновая компонента связана со слоями ZnTe a длинноволновая со слоями CdTe.

Суммарная интенсивность этих линий падала с ростом температуры, при этом интенсивность перераспределялась от коротковолновой компоненты дублета к



**Рис. 3.** Температурная зависимость энергетического положения максимумов линий тяжелого и легкого экситонов, полученная при интенсивности оптического возбуждения  $\sim 60 \, \text{W/cm}^2$ .

длинноволновой. При этом ширина линий слабо менялась с ростом температуры.

Различие в температурных зависимостях положения этих линий указывает на то, что длинноволновая и коротковолновая компоненты дублета имеют разную природу. При этом самые простые оценки показывают, что это не могут быть симметричное и антисимметричное состояния экситона в двойной квантовой яме, так как расстояние между этими линиями слишком мало. Мы считаем, что коротковолновая компоненты связана с легким экситоном, а длинноволновая с тяжелым экситоном. (Тяжелой дыркой мы называем дырку, имеющую большую массу перпендикулярно слоям квантовой ямы, параллельно слоям она имеет малую массу.) В данной структуре расщепление легкого и тяжелого экситонов может происходить не только благодаря квантованию, но и вследствие механических напряжений. При этом, часто в структурах CdTe/ZnTe легкий экситон из слоев CdTe вытесняется в слои ZnTe [5]. По этой причине энергии соответствующих линий и могут иметь разную температурную зависимость.

Для проверки этого были сняты спектры ФЛ от торца структуры. Правила отбора в квантовых ямах таковы [6], что оптические переходы с участием тяжелого экситона поляризованы в плоскости ямы, а переходы с участием легкого экситона имеют компоненты в обеих поляризациях.

В таком случае в спектре ФЛ, снятом из торца образца, в поляризации перпендикулярной плоскости ямы мы должны были бы видеть только линию легкого экситона. Однако, оказалось, что волноводный эффект настолько силен, что сигнал ФЛ с поляризацией вдоль слоя был на порядок больше, чем в перпендикулярной

поляризации. Тем не менее, нормированный на максимум спектр показал, что в поляризации, перпендикулярной плоскости слоя, интенсивности обеих линий дублета были одинаковы. То есть, излучение тяжелого экситона выходит из образца на порядок "лучше", иначе в этой поляризации он не был бы виден. Это отчасти подтверждает нашу интерпретацию коротковолновой линии как линии легкого экситона, а длинноволновой линии как линии тяжелого экситона.

Однако эти качественные рассуждения не дают ответа на вопрос о точном энергетическом положении линий легкого и тяжелого экситонов и интенсивностях этих линий в спектрах ФЛ. Проблема состоит в том, что блоховские функции легкой и тяжелой дырки таковы, что для света, поляризованного вдоль слоев, вероятность перехода из подзоны легких дырок в зону проводимости в три раза меньше вероятности перехода из подзоны тяжелых дырок. В наших же спектрах интенсивности этих линий были примерно одинаковы.

## 3. Теория

Проведем оценку положения линий легкого и тяжелого экситона в данной структуре. Постоянные решетки ZnTe и CdTe различаются на величину ~ 7.8%. В результате, помимо потенциала, связанного с так называемым "химическим" разрывом зон, на носители действует потенциал, связанный с механическими напряжениями. Величины химического разрыва зон известны очень приблизительно. Особенно это относится к монослойным квантовым ямам, где применимость приближения эффективной массы сомнительна и, следовательно, само понятие разрыва зон является недостаточно ясно определенным. Однако, очень часто метод эффективной массы дает правильные результаты и в этом случае.

Величина полного химического разрыва зон равна разности ширин запрещенных зон ZnTe и CdTe:  $\Delta E = E_{g}^{
m ZnTe} - E_{g}^{
m CdTe} = 0.78\,{\rm eV}$ . Эта величина делится между зоной проводимости и валентной зоной. По поводу пропорции деления разрыва зон было много дискуссий и специальных измерений [7,8], однако вопрос все еще остается открытым. Более того, все существующие измерения разрыва зѕон проводились на достаточно толстых квантовых ямах, а эта величина может сильно отличаться для монослойных включений. Кроме того, обычно использовались не бинарные гетероструктуры, а структуры на основе твердых растворов CdZnTe. В данной работе мы, как и другие авторы [9], будем считать, что разрыв в зоне проводимости много больше разрыва в валентной зоне ( $\Delta E_c \gg \Delta E_v$ ), и уточним эту пропорцию, основываясь на полученных нами экспериментальных данных.

Так как буферный слой и барьерные слои имеют большую толщину, можно считать, что механические напряжения в них отрелаксировали, эти слои ненапряжены и все механические напряжения сосредоточены в

**Таблица 1.** Деформационные потенциалы и упругие постоянные CdTe

$S_{11}$	$S_{12}$	$S_{44}$	a, eV	b, eV	σ
3.581	-1.394	5.5	-3.85	-1.20	0.9358

**Таблица 2.** Деформационный разрыв зон в структуре CdTe/ZnTe

$\delta E_c$	$\delta E_{hh}$	$\delta E_{lh}$	
-150 meV	$-20\mathrm{meV}$	+160 meV	

ямах. Деформационные разрывы зон можно рассчитать по формулам [10,11,]:

$$\delta E_c = 2a_c(S_{11} + 2S_{12})\sigma,$$

$$\delta E_{hh} = 2a_v (S_{11} + 2S_{12})\sigma + b(S_{11} - S_{12})\sigma,$$
  

$$\delta E_{lh} = 2a_v (S_{11} + 2S_{12})\sigma - b(S_{11} - S_{12})\sigma.$$
 (1)

Здесь  $\delta E_c$  — деформационный разрыв в зоне проводимости,  $\delta E_{hh}$  — деформационный разрыв в зоне тяжелых дырок,  $\delta E_{lh}$  — деформационный разрыв в зоне легких дырок,  $a_c$  и  $a_v$  — гидростатические деформационные потенциалы в зоне проводимости и в валентной зоне, b — деформационный потенциал одноосной деформации,  $S_{ij}\cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}^2\mathrm{N}^{-1}$  — элементы тензора упругих постоянных,  $\sigma=\frac{\varepsilon}{(S_{11}+S_{12})}$  — механическое напряжение вдоль оси структуры,  $\varepsilon=\frac{a_j^L-a_i^L}{a_i^L}$  — деформация вдоль

Для деформационных потенциалов справедливы соотношения [11]:  $a=a_c-a_v, \frac{a_c}{a_v}=-2$ . Деформационные потенциалы и упругие постоянные CdTe приведены в табл. 1.

оси структуры.

Пользуясь формулой (1), можем рассчитать деформационные разрывы зон. Эти значения приведены в табл. 2.

Деформационный разрыв зон суммируется с химическим разрывом зон, в результате получаем суммарный разрыв в зоне проводимости.

Важной характеристикой является мощность потенциала, вызванного разрывом зон. Мощность потенциала примерно равна произведению разрыва зон на постоянную решетки. Таким образом, мощность  $\delta$  потенциала для электрона  $\gamma=3.9\,\mathrm{eV}\cdot\mathrm{\mathring{A}}$ , мощность  $\delta$  потенциала для дырки  $\eta=0.13\,\mathrm{eV}\cdot\mathrm{\mathring{A}}$ .

### 4. Обсуждение результатов

В наших структурах потенциал для электрона является узким и глубоким. Однако, несмотря на то, что энергия квантования электрона в таком потенциале

составляет нескольких сотен meV, глубина проникновения волновой функции электрона в барьеры достигает  $1/d \approx 20~{\rm \AA}$  из-за малой массы электрона. Это величина того же порядка, что и расстояние между ямами, то есть ямы связаны друг с другом общей волновой функцией электрона и должны рассматриваться как единое целое. Нижнее по энергии состояние является четным по отношению к отражению в плоскости, проходящей через середину расстояния между ямами. Верхнее по энергии состояние должно быть нечетным, но в нашем случае оно отсутствует (уходит выше барьеров).

Мощность  $\delta$  потенциала тяжелой дырки примерно в 10 раз меньше мощности  $\delta$ -потенциала электрона, и следовательно, ее энергия квантования должна быть еще меньше. При этом масса дырки для движения перпендикулярно слоям в 8 раз больше массы электрона. В результате глубина проникновение волновой функции тяжелой дырки в барьеры достигает  $1/d \approx 70$  Å.

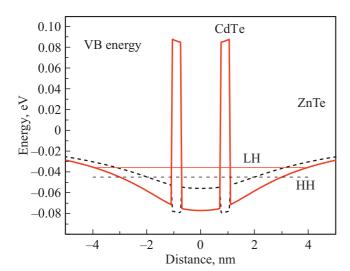
Для легкой дырки из-за механических напряжений реализуется структура типа-II — дырка вытесняется в слои ZnTe, заключенные между  $\delta$ -образными барьерами CdTe высотой порядка 150 meV. Благодаря малой толщине барьеров вероятность туннелирования дырки велика, и можно было бы считать ее почти свободной в слоях ZnTe если бы не было кулоновского взаимодействия с электроном.

Таким образом, главным фактором, определяющим уровни энергии и волновые функции дырок в нашей структуре, является их кулоновское взаимодействие с электроном. При этом энергия и волновые функции электрона определяются главным образом его квантованием в двойной  $\delta$  образной яме, так как энергия квантования электрона во много раз превосходит его энергию взаимодействия с дыркой.

Как следует из гамильтониана Латтинжера, при квантовании в яме тяжелая дырка имеет малую массу в плоскости квантовой ямы и наоборот, легкая дырка имеет большую массу в плоскости ямы. В результате боровский радиус легкого экситона в двумерном приближении  $\tilde{a}_{\rm B}$  оказывается примерно в 1.5-1.7 раза меньше, чем боровский радиус тяжелого экситона. Следовательно, и энергия связи легкого экситона в 2D-приближении в 1.7 раза больше энергии связи тяжелого экситона. Полная энергия связи экситона в нашем приближении складывается из энергии связи двумерного экситона и энергии связи дырки в среднем поле электрона в направлении оси z.

Сила осциллятора 2D-экситона [12] обратно пропорциональна квадрату его боровского радиуса в плоскости и пропорциональна квадрату интеграла перекрытия волновых функций электрона и дырки вдоль оси z.

Оказалось, что интеграл перекрытия вдоль оси z для электрона с легкой дыркой примерно равен интегралу перекрытия электрона с тяжелой дыркой. Большой интеграл перекрытия обусловлен тем, что энергия легкой дырки в  $\delta$ -образных барьерах выше ее энергии в промежутке меду ними. Она как бы "втягивается" в область



**Рис. 4.** Расчет эффективного потенциала вдоль оси *z* для дырок, создаваемого электроном. Потенциал для тяжелой дырки — штриховая линия, потенциал легкой дырки — сплошная линия. Тонкими линиями НН и LH обозначены уровни энергии тяжелых и легких дырок в эффективном потенциале.

между ямами, благодаря отталкивающему характеру  $\delta$ -потенциала. Тяжелая дырка, наоборот, "выталкивается" в барьеры из области кулоновского поля электрона притягивающим  $\delta$ -потенциалом, так как ее энергия в  $\delta$ -образных барьерах ниже ее энергии между барьерами (рис. 4). В результате, несмотря на то что межзонный матричный элемент дипольного момента оптического перехода для тяжелой дырки в 3 раза больше, чем для легкой, сила осциллятора легкого экситона оказалась сравнимой с силой осциллятора тяжелого экситона благодаря большему перекрытию волновых функций, как это и наблюдается в эксперименте.

Надбарьерное возбуждение в отличие от подбарьерного приводит к перезарядке примесных центров в слоях ZnTe. Поле заряженных примесей может изменить потенциал дырок в валентной зоне. Это в свою очередь, может привести к изменению перекрытия волновых функций дырок с волновой функцией электрона и, в результате, к перераспределению интенсивности линий легких и тяжелых экситонов.

Уровни энергии и волновые функции тяжелого и легкого экситона рассчитывались путем численного решения уравнения Шредингера для экситона методом сеток. Расчетная энергия легкого и тяжелого экситонов зависела от мощности потенциала в валентной зоне, а следовательно, и от величины разрыва зон. Подбирая величину разрыва зон в расчете, мы добивались наилучшего совпадения расчетных и экспериментально измеренных энергий легкого и тяжелого экситонов. В результате находилась величина полного разрыва зон в валентной зоне. Зная величину полного и деформационного разрыва зон, можно определить величину химического разрыва зон в валентной зоне в системе CdTe/ZnTe кото-

рая оказалась  $\sim 10\,\mathrm{meV}$ . Из расчета волновых функций было получено, что сила осциллятора легкого экситона в нашей структуре равна силе осциллятора тяжелого экситона с точностью до 15%. Энергия связи легкого экситона оказалась даже несколько больше энергии связи тяжелого экситона.

#### 5. Заключение

В работе исследованы спектры отражения и фотолюминесценции структуры CdTe/ZnTe с двойными δ-образными квантовыми ямами. В спектрах фотолюминесценции идентифицированы линии тяжелого и легкого экситонов. Эти линии имеют разные температурные зависимости, что указывает на то, что тяжелый экситон связан со слоями CdTe, а легкий со слоями ZnTe. Интенсивности линий фотолюминесценции тяжелого и легкого экситонов оказались примерно одинаковыми, что указывает на то, что перекрытие волновых функций легкой дырки и электрона заметно больше, чем перекрытие волновых функций тяжелой дырки и электрона. Расчет энергетических уровней и волновых функций тяжелого и легкого экситонов подтверждает предложенную интерпретацию линий. По результатам подгонки расчета к эксперименту установлена величина химического разрыва зон в валентной зоне для монослойных включений CdTe в ZnTe, которая оказалось равной 2% от общего химического разрыва зон.

## Финансирование работы

При выполнении работы ВФА, НГФ и АЮС использовалось оборудование научного парка СПбГУ в рамках проекта INI\_2019, ID: 37688845. Участие в работе GK частично поддержано Национальным научным центром (гранты № 2017/25/B/ST3/02966 и 2018/30/M/ST3/00276).

### Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

#### Список литературы

- H. Mathieu, J. Allegre, A. Chatt, P. Lefebre, J.P. Faurie. Phys. Rev. B 38, 11, 7740 (1988).
- [2] D.J. Dunstan, A.D. Prins, B. Gil, J.P. Faurie. Phys. Rev. B 44, 8, 4017 (1991).
- [3] C. Priester, G. Allan, M. Lannoo. J. Phys. Colloques **48**, C5-203-C5-206 (1987).
- [4] R. Passler, E. Griebl, H. Riepl, G. Lautner, S. Bauer, H. Preis, W. Gebhardt, B. Budam, D.J. As, D. Schikora, K. Lischka, K. Papagelis, S. Ves. J. Appl. Phys. 86, 8, 4403 (1999).
- [5] H. Tuffigo, N. Magnea, H. Mariette, A. Wasiela, Y. Merle d'Aubigne. Phys. Rev. B 43, 8, 14629 (1991).

- [6] E.L. Ivchenko. Optical Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures. Alpha Science Int., Harrow, UK (2005).
- [7] E. Deleporte J.M. Berroir, C. Delalande, N. Magnea, H. Mariette, J. Allegre, J. Calatayud. Phys. Rev. B 45, 11, R6305 (1992).
- [8] С.В. Зайцев, И.В. Седова, С.В. Сорокин, С.В. Иванов. Письма в ЖЭТФ **88**, *12*, 922 (2008).
- [9] В.И. Козловский, В.Г. Литвинов, Ю.Г. Садофьев. ФТП 34, 8, 998 (2000).
- [10] H. Mariette, F. Dal'bo, N. Magnea, G. Lentz, H. Tuffigo. Phys. Rev. B 38, 17, 12443 (1988).
- [11] P. Peyla, Y. Merle d'Aubigne, A. Wasiella, R. Romestain, H. Mariette, M.D. Sturge, N. Magnea, H. Tuffigo. Phys. Rev. B 46, 3, 1557 (1992).
- [12] J. Feldmann, G. Peter, E.O. Gobel, P. Dawson, K. Moore, C. Foxon, R.J. Elliott. Phys. Rev. Lett. 59, 2237 (1987).

Редактор Д.В. Жуманов